1/3,AB/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008845283

WPI Acc No: 1991-349299/199148

XRAM Acc No: C91-150641

# Stripping soln. for silver layer e.g. for electronic devices - consisting of carboxylic acid or alkali metal salt and ammonium salt of organic acid

Patent Assignee: SINKOU DENKI KOUGYO (SINK-N) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 3232980 A 19911016 JP 9026784 A 19900206 199148 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9026784 A 19900206

### Abstract (Basic): JP 3232980 A

Stripping soln. used for removal of an Ag layer from a Cu or Cu alloy substrate contains (A) 5-100 g/l of carboxylic acid or alkali metal salt thereof, and (B) 5-200 g/l of ammonium salt of organic acid. Component (A) is e.g. formic acid, acetic acid, benzoic acid, o-nitrobenzoic acid, phthalic acid or alkali metal salt thereof. Component (B) is e.g. ammonium benzoate or ammonium acetate. The stripping soln. may further contain 5-200 g/l of amine cpd. such as monoethanol amine, triethanol amine, ethylene diamine or piperazine and/or 5-100 g/l of cpd. having amino gp. and carboxyl gp. in a mol. such as amino acid.

USE/ADVANTAGE - Ag layer can be removed without bad effect to the Cu or Cu alloy substrate, and this stripping soln. is suitable for use in removal of Al layer from Cu or Cu alloy electronic device parts such as connectors etc.. (3pp Dwg.No.0/0)

THIS PAGE BLANK (DOP)

## ⑩日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A)

平3-232980

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月16日

C 23 F 1/40 C 09 K 13/06

101

7179-4K 7043-4H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

❷発明の名称

銅もしくは銅合金上の銀剝離液

②特 願 平2-26784

20出 願 平2(1990)2月6日

⑩発 明 者 風 間

智 文

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

⑩発明者 若林

信 -

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光

新光電気工業株

式会社内

仰発 明 者 竹 内

昌 子

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株

式会社内

勿出 願 人

新光電気工業株式会社

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

四代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫

外1名

明 細 槙

1. 発明の名称

銅もしくは銅合金上の銀剝離液

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少なくとも 1 種を 5 ~100g/ ℓ、および有機酸のアンモニウム塩を 5 ~200g/ ℓ 含有することを特徴とする銅もしくは鋼合金上の銀剝離液。
- 2. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少なくとも1種を5~100g/ℓ、およびアミン化合物を5~200g/ℓ含有することを特徴とする網もしくは網合金上の銀剝離液。
- 3. カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少なくとも 1 種を  $5\sim100$  g/ $\ell$ 、有機酸のアンモニウム塩を  $5\sim200$  g/ $\ell$ 、およびアミン化合物を  $5\sim200$  g/ $\ell$  含有することを特徴とする網もしくは網合金上の銀剝離液。
- カルボキシル基およびアミノ基の両方を有する化合物を5~100g/l含有することを特

徴とする銅もしくは銅合金上の銀剝離液。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は下地の銅もしくは銅合金に悪影響を及ばすことなく銀を選択的に剝離しうる銀剝離液に 関する。

(従来の技術)

コネクタ等の電子部品では、その端子部などに銀めっきを施すものが多い。またこれら電子部品では、素材として銅もしくは銅合金材が多く使用される。一般に剝離液に要求される重要な特性は、下地の溶出や荒れなどの悪影響を及ぼすことなく下地上の皮膜をいかに選択的に剝離するかである。従来、銅もしくは銅合金上の銀の剝離液としては、シアン系化合物を含む強アルカリ性電解剝離液が一般的であった。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに従来の上記電解剝離液には次のような 問題点があった。

すなわち、毒物であるシアン系化合物を含むた

---537---

- 2 -

めに取り扱いに慎重さを要するとともに、高い水 準の廃水処理が要求される。また、従来のシアン 系化合物を含む剝離液では、銅もしくは銅合金上 の銀の選択剝離は不可能であった。

そこで本発明は上記問題点を解消すべくなされたもので、その目的とするところは、下地の網もしくは銅合金に悪影響を及ぼすことなく銀を剝離することができ、また取扱いも容易な、網もしくは網合金上の銀剝離液を提供するにある。

#### (発明の概要)

上記目的による本発明では、カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少なくとも 1 種を  $5\sim100$  g  $\angle$   $\ell$  、好適には  $5\sim50$  g  $\angle$   $\ell$  、および有機酸のアンモニウム塩を  $5\sim200$  g  $\angle$   $\ell$  、好適には  $10\sim100$  g  $\angle$   $\ell$  含有することを特徴とする。

また、カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の少なくとも 1 種を  $5\sim100$  e/e、好適には  $5\sim50$  e/e、およびアミン化合物を  $5\sim200$  e/e、好適には  $10\sim100$  e/e合有することを特徴とする。

また、カルボン酸およびそのアルカリ金属塩の

少なくとも 1 種を  $5\sim100$  s  $\ell$  、 好適には  $5\sim50$  g  $\ell$  、 有機酸のアンモニウム塩を  $5\sim200$  g  $\ell$  、 好適には  $10\sim100$  g  $\ell$   $\ell$  、 およびアミン化合物を  $5\sim200$  g  $\ell$  、 好適には  $10\sim100$  g  $\ell$   $\ell$  含有することを特徴とする。

さらに、カルボキシル基およびアミノ基の両方を有する化合物を  $5\sim100$  g/ $\ell$ 、好適には  $5\sim5$  0 g/ $\ell$  含有することを特徴とする。

上記各場合において、カルボン酸、酢酸、かんは、倒えば半酸、酢酸、カルボン酸酸、酢酸、カルボン酸酸、カーニトロ安息香酸、フタル酸等のある。そのアルカリ金属塩としては安息香酸であり、カムでは安息香酸のアンモニウム塩と等が好きる。シモたトラはないのでは、エタノールアミンとは、エタールである。では、一クルタミン酸等のようでは、カるいはピペリジン酸等が好適である。

- 3 -

なお、上記いずれの場合においても好適には電気伝導性を付与するためにKOH、NaOHの水酸化アルカリを0.1 ~ 20g/ℓ、あるいはクエン酸三カリウム、酒石酸カリウム、炭酸カリウムのようにであり、酒石酸カリウム、炭酸カリウムのようにの動産がでは、100g/ℓ添加すると、さらに成功の添加量にもよるが、PHは概ね 6.6~11の範囲に調整する。従来のシアン系化合物を含む銀剝離液では中性乃至弱酸性の領域である。このことは例えば、フォトなどアルカリに弱い材料が素材上に固着さなく銀の剝離が行えるので有利である。

さらに塩化ラウリルビリジニウム等のビリジニウム塩、ラウリル硫酸ナトリウム等のアルキルスルホン酸塩、ツィーン(商品名)等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、トライトンX(商品名)等のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルのうちの1種以上の界面活性剤

- 4 -

を 1 咳~ 10g/ 2、好適には10 咳~1g/ 2 添加すると調もしくは調合金の表面を一層荒らすことなく銀の剝離が行える。

以下に具体的な実施例を示す。

#### (実施例)

#### 実施例 1

酢酸カリウム 20g/£

トリエタノールアミン 5

50g/l

クエン酸三カリウム

50- / 4

通常のめっき前処理を行った鋼材、鋼合金材(錫2%ー鉄 0.1%ーリン0.03%ー鋼)に、1μmの銀めっきを施したものをテストピースとして、実施例1の組成の剝離液を用いて、常温、0.5A/d㎡、2分間の条件で電解剝離をしたところ、下地の鋼または鋼合金にはほとんど影響を及ぼさずに、銀めっき皮膜のみを選択的に剝離できた。なお、クエン酸三カリウムを添加しない場合でも銀の選択剝離が可能であった。

#### 実施例 2

安息香酸

40g/ L

安息香酸アンモニウム	60g/ L
実施例 3	
安息香酸ナトリウム	20g/ L
ピペラジン	40g/ L
実施例 4	
0 ーニトロ安息香酸	20g/ £
トリエタノールアミン	50g/ L
実施例 5	
ギ酸ナトリウム	40g/ L
トリエタノールアミン	100g/2
酒石酸カリウム	20g/l
実施例 6	
酢酸カリウム	20g/L
酢酸アンモニウム	50g/l
炭酸カリウム	20g / Ĺ
実施例 7	
安息香酸ナトリウム	40g / L
モノエタノールアミン	50g/ L
クエン酸三カリウム	50g/L
実施例 8	

説明したが、本発明はこの実施例に限定されるも のではなく、発明の精神を逸脱しない範囲内で多 くの改変を施し得るのはもちろんのことである。 (発明の効果)

以上のように本発明によれば、下地の鋼もしく は銅合金に悪影響を及ぼさずに、銀を選択的に剝 離しうる。しかも、剝離液の取扱いも安全かつ容 易で、作業環境も改善しうる。

特許出願人。

新光電気工業株式会社 \_

代衷者 井 上 貞 代理人(7762 頂觸發

綿質



レーアルギニン 10g/ & КОН 5g/ 2 実施例9 L-グルタミン酸 20g/ L кон -5g/ l 実施例10 ピペリジン酸 20g/ L кон 5g/ £

上記実施例2~10の銀剝離液を用いて、実施 例1の場合と同一条件で電解剝離を行ったところ、 実施例1と同様、銀のみの選択剝離が可能であっ

また、実施例1~10の剝離液に、塩化ラウリ ルピリジニウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ツ ィーン(商品名)、トライトンX(商品名)の界 面活性剤のうち1種以上を10g~1g/ℓ添加した 剝離液を用いたところ、銀めっき皮膜剝離後の銅 もしくは銅合金の表面は平滑で、表面の荒れを一 層抑止できた。

以上、本発明につき好適な実施例を挙げて種々

THIS PAGE BLANK (USPTO)